论了测量中的某些问题,其特点是着眼于测量原理和装置本身的介绍。资料[2]虽指出了有关的进展,简介了一些值得研讨的问题,但犹嫌不足。本文在此基础上试图更为全面地着重阐述国外进展,并提供研究动态,对其未提及的其他几个特性参数也作了补充叙述。 文后附参考资料 56 篇。

## 多模光纤总损耗的测量

四机部 1934 所 302 组

在光纤的研制和光纤通信系统的正确设计中,都需要掌握光纤的传输特性。多模光纤的总损耗便是它最重要的传输特性之一。测量光纤总损耗的方法很多,最早发展起来的是割断法,近几年又提出了脉冲反射法和后向反散射法等新的测量技术。对于实验室运用来说,割断法仍是较为简单和直接的方法。与割断法相似,还发展双光束比较法和插入损耗法(亦可叫做光短路法)等测量方法。割断法是破坏性的,对测量结果无法进行重复检验。双光束比较法会因为光源与光纤耦合的不确定而引入较大的测量误差,插入损耗法在一定程度上避免了上述缺点。本文所报导的是,我们用6328埃 He-Ne激光,以短路法测量了几种光纤的总损耗并与用割断法测量的结果进行了比较。最后,对测量光纤损耗的方法作了简单的分析和讨论。

## 集成光学耦合模理论

## 中国科学院吉林物理研究所 金 锋 范俊清

本文是关于集成光学耦合模理论的较完备的综述, 收集了到 1977 年末的重要进展, 也收入了我们没发表过的部分工作。这一综述的特点是采取了较严谨的数学推导并较广泛地涉及了各种集成光学器件的物理性能。

全文分成九个部分,约四万字。

在 II 和 III 中,在阐述非对称平板光波导的各类简正模式及其几何光学解释的基础上,从 Maxwell 方程导出了理想波导模和本地简正模的两种耦合模方程、各向异性介质中的耦合模方程,并讨论了耦合模方程的微扰近似本征值和本征函数。

在 IV 中讨论了微扰光波导系统模式耦合的一般问题,包括导模与导模耦合、导模与辐射模耦合、变截 面波导中的耦合模及相邻阶导模的耦合等问题。

在 $V \sim IX$ 中讨论了耦合模理论在集成光学中的应用。

在V中讨论了波导的周期折射率微扰引起的两个同阶导模反向耦合一类器件,包括 Bragg 反射式滤波器、分布反馈和分布反射电光调制器、分布反馈和分布反射激光器等。分析了诸如滤波器带宽、激光器阈值、模式选择性和热稳定性等。

在VI中用耦合模理论分析了棱镜耦合器、光栅耦合器和变周期光栅耦合器的主要性质,前两者反映了笔者没发表过的部分工作。

在 VII 中讨论了无源定向耦合、定向耦合电光调制和开关以及集成双波导激光器的主要性质。在 VIII 中叙述了导模衍射及偏振转换器件,如 Bragg 衍射、Bragg 非共线反射、Raman-Nath 衍射及 TE-TM 模转换等器件的耦合机制,给出了电光、磁光和声光效应引起的折射率微扰公式及相应耦合系数公式。

最后,利用本地简正模的耦合模方程讨论了喇叭状过渡器及弯曲波导。分析了过渡器的合理形状和最佳长度,给出了允许的弯曲波导曲率半径。后者与 Marcatili 的早期结果基本一致,方法却简单得多。